

# 日程表(会場別1)

会場名	収容人数	2022年3月22日(火)		2022年3月23日(水)		2022年3月24日(木)		2022年3月25日(金)		2022年3月26日(土)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
D113	144		13:00 ~ 18:15 1.6 超音波	9:30 ~ 10:45 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野 10:45 ~ 11:00 8.6 Plasma Electronics English Session	13:00 ~ 18:00 1.5 計測技術・計測標準	9:00 ~ 12:00 2.4 医用応用	13:00 ~ 14:15 15.2 II-V族結晶および多元素系結晶				
D114	144		13:00 ~ 16:05 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:00 ~ 16:05 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:00 ~ 16:05 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:00 ~ 16:15 8.3 プラズマナノテクノロジー	13:00 ~ 17:15 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶				
D214	144	9:45 ~ 11:30 9.5 新機能材料・新物性	13:00 ~ 17:00 9.5 新機能材料・新物性	9:00 ~ 11:00 11.4 アナログ応用および関連技術	9:00 ~ 11:00 11.4 アナログ応用および関連技術	9:00 ~ 10:30 11.4 アナログ応用および関連技術	13:00 ~ 17:30 3.10 光子量子物理・技術				
D215	144	9:00 ~ 11:30 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	13:00 ~ 16:00 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	9:00 ~ 11:45 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製	9:00 ~ 11:45 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製	13:30 ~ 18:00 11.1 基礎物性	13:30 ~ 17:00 3.5 レーザ・装置・材料				
D315	144	10:00 ~ 11:30 3.1 光学基礎・光学新領域	13:00 ~ 17:45 3.1 光学基礎・光学新領域	9:00 ~ 12:00 3.1 光学基礎・光学新領域	9:00 ~ 12:00 3.1 光学基礎・光学新領域	13:00 ~ 17:45 3.3 情報フォトニクス・画像工学	13:00 ~ 18:00 3.9 テラヘルツ全般				
D316	144	9:30 ~ 11:15 13.8 光物性・発光デバイス	13:00 ~ 17:15 13.8 光物性・発光デバイス	13:00 ~ 17:45 13.8 光物性・発光デバイス	13:00 ~ 17:45 13.8 光物性・発光デバイス	13:00 ~ 17:45 13.8 光物性・発光デバイス	9:00 ~ 11:30 3.6 超高速・高強度レーザー				
E101	357	10:00 ~ 12:00 T19 応用物理におけるインフオマティクス応用の最前線	13:30 ~ 16:15 T19 応用物理におけるインフオマティクス応用の最前線	9:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	9:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:30 ~ 17:30 T18 一次元・二次元融合物質系: ナノチューブ・原子層・ヘテロ構造の科学	13:30 ~ 17:25 T21 2050年カーボンニュートラル: これから何をすべきなのか?				
E102	303	9:00 ~ 11:15 FS.1 フォーカストセクション(AII) レクトロニクス	13:30 ~ 17:30 FS.1 フォーカストセクション(AII) レクトロニクス	9:00 ~ 11:30 FS.1 フォーカストセクション(AII) レクトロニクス	9:00 ~ 11:30 FS.1 フォーカストセクション(AII) レクトロニクス	13:30 ~ 17:15 FS.1 フォーカストセクション(AII) レクトロニクス	9:45 ~ 11:00 17.3 層状物質				
E103	303	9:00 ~ 11:15 3.12 ナノ領域科学・近接場光学	13:30 ~ 16:25 3.12 ナノ領域科学・近接場光学	9:15 ~ 12:00 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	9:15 ~ 12:00 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	13:30 ~ 18:05 T10 プラズマ・液体相互作用～基礎と応用の最新動向	13:30 ~ 16:50 T16 生産現場におけるIoT/IT/CT技術活用の最新動向				
E104	210	11:00 ~ 12:00 APEX/JJAP編集委員直轄、論文・講演奨励賞授賞式	13:00 ~ 18:00 APEX/JJAP編集委員直轄、論文・講演奨励賞授賞式	9:00 ~ 11:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	9:00 ~ 11:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:00 ~ 17:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	9:00 ~ 12:00 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理				
E105	210	9:30 ~ 11:30 13.1 S系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13:00 ~ 18:00 13.1 S系基礎物性・表面界面・シミュレーション	9:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	9:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 17:45 CS.8 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:00 ~ 18:30 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理				
E106	210	9:00 ~ 10:00 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	13:30 ~ 18:00 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	9:00 ~ 12:00 13.9 化合物太陽電池	9:00 ~ 12:00 13.9 化合物太陽電池	13:30 ~ 18:45 13.9 化合物太陽電池	9:00 ~ 12:00 3.7 レーザープロセス				
E201	357	13:30 ~ 17:25 T6 プロトタイプ開発を用いたナノケル化学分光の最新動向	13:30 ~ 17:25 T6 プロトタイプ開発を用いたナノケル化学分光の最新動向	9:30 ~ 11:40 T11 トロロジカル材料科学の拡大	9:30 ~ 11:40 T11 トロロジカル材料科学の拡大	13:15 ~ 16:30 T11 トロロジカル材料科学の拡大	13:30 ~ 17:15 T12 スピンロニクスによるグリーンイノベーション				
E202	303	10:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:15 15.4 III-V族窒化物結晶	9:15 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	9:15 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	14:15 ~ 18:15 15.4 III-V族窒化物結晶	9:30 ~ 12:00 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」				
E203	303	9:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:30 ~ 17:00 17.3 層状物質	9:00 ~ 12:00 17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	9:00 ~ 12:00 17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	13:00 ~ 18:00 23.1 合同セッション「インフオマティクス応用」	13:30 ~ 18:15 15.4 III-V族窒化物結晶				
E204	210	9:30 ~ 12:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:30 ~ 17:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	9:00 ~ 12:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	9:00 ~ 12:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:30 ~ 17:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	9:00 ~ 12:00 6.2 カーボン系薄膜				
E205	210	9:00 ~ 12:15 10.5 磁場応用	13:45 ~ 18:15 10.1 新物質・新機能創成(作製・評価技術)	9:00 ~ 12:00 10.1 新物質・新機能創成(作製・評価技術)	9:00 ~ 12:00 10.1 新物質・新機能創成(作製・評価技術)	13:30 ~ 18:30 9.4 熱電変換	13:30 ~ 17:15 12.1 作製・構造制御				
E206	210	10:30 ~ 12:00 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 17:15 12.4 有機EL・トランジスタ	9:00 ~ 11:45 12.4 有機EL・トランジスタ	9:00 ~ 11:45 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 17:00 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 16:00 12.5 有機太陽電池				

# 日程表(会場別2)

会場名	2022年3月22日(火)		2022年3月23日(水)		2022年3月24日(木)		2022年3月25日(金)		2022年3月26日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
E301	10:00 ~ 12:00 T14 多元素化合物の光機能・エネルギー変換材料としての魅力	13:30 ~ 16:45 T14 多元素化合物の光機能・エネルギー変換材料としての魅力	9:15 ~ 12:00 3.11 フォトニック構造・現象	13:30 ~ 16:55 T1, SDGs を意識した物理教育を目的して	9:00 ~ 11:30 CS.9 13.7 化合物及びワイヤーデバイス・プロセステクニク・評価, 15.6 IV族系化合物 (SiC) のコードシニア	13:00 ~ 15:15 CS.9 13.7 化合物及びワイヤーデバイス・プロセステクニク・評価, 15.6 IV族系化合物 (SiC) のコードシニア	9:30 ~ 12:00 3.13 半導体光子デバイス	13:30 ~ 17:00 3.13 半導体光子デバイス		
E302	9:00 ~ 12:15 13.7 化合物及びワイヤーデバイス・プロセステクニク・評価, 15.6 IV族系化合物 (SiC) のコードシニア	13:30 ~ 18:30 CS.9 13.7 化合物及びワイヤーデバイス・プロセステクニク・評価, 15.6 IV族系化合物 (SiC) のコードシニア	9:00 ~ 12:30 CS.9 13.7 化合物及びワイヤーデバイス・プロセステクニク・評価, 15.6 IV族系化合物 (SiC) のコードシニア	14:00 ~ 18:15 CS.9 13.7 化合物及びワイヤーデバイス・プロセステクニク・評価, 15.6 IV族系化合物 (SiC) のコードシニア	9:00 ~ 11:35 3.8 光計測技術・機器	13:15 ~ 18:30 3.8 光計測技術・機器	9:00 ~ 12:00 3.8 光計測技術・機器	13:30 ~ 17:00 3.8 光計測技術・機器		
E303	9:30 ~ 12:00 3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	13:30 ~ 17:15 3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	9:00 ~ 12:00 3.12 ナノ領域光学・近接場光学	13:30 ~ 17:45 3.12 ナノ領域光学・近接場光学	9:00 ~ 12:00 3.12 ナノ領域光学・近接場光学	13:30 ~ 17:15 3.11 フォトニック構造・現象	9:15 ~ 12:00 3.11 フォトニック構造・現象	13:30 ~ 16:15 3.11 フォトニック構造・現象		
E304	9:00 ~ 11:35 T9 可視光からX線によるイメージング - その応用性の探求 -	13:30 ~ 17:00 T9 可視光からX線によるイメージング - その応用性の探求 -	9:00 ~ 12:00 3.7 レーザープロセッシング	13:30 ~ 16:45 T5 レーザープロセッシング技術×AIの最新研究動向	9:00 ~ 12:00 3.7 レーザープロセッシング	13:30 ~ 17:45 T15 二次元材料を集積回路に!	9:15 ~ 11:45 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 16:30 12.2 評価・基礎物性		
E305	09:00 ~ 11:30 チュードリアル(有料): プラスマパロトニクスと情報工学の融合	13:30 ~ 17:30 T13 医療に貢献する超伝導技術の現状と展望	09:00 ~ 11:30 チュードリアル(有料): ダイモンFNV センサを用いた固体量子センサの最新研究動向	13:30 ~ 18:05 T8 ダイモンFNV センサを用いた固体量子センサの最新研究動向	09:00 ~ 12:10 チュードリアル(有料): スピントロニクス入門	13:30 ~ 18:00 NT2 ジェン・ド・イバノフを以て通じて考える応用物理の男女共同参画	9:00 ~ 12:00 6.1 強誘電体薄膜	13:00 ~ 15:00 9.3 ナノエレクトロニクス		
E307	9:00 ~ 12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 17:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	9:00 ~ 12:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 19:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	9:00 ~ 11:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 16:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	9:00 ~ 11:30 9.1 誘電材料・誘電体	13:30 ~ 16:00 9.1 誘電材料・誘電体		
F307	13:00 ~ 16:15 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術	13:00 ~ 16:15 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術	9:00 ~ 11:30 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術	13:00 ~ 16:15 T2 放射線分野における機械工学の利用	9:15 ~ 11:30 6.4 薄膜新材料	13:00 ~ 17:15 T3 放射線誘起蛍光体の基礎と応用	9:15 ~ 11:30 6.4 薄膜新材料	13:30 ~ 18:00 6.4 薄膜新材料		
F308	9:15 ~ 12:00 2.1 検出器デバイス開発	13:30 ~ 17:00 2.1 検出器デバイス開発	9:00 ~ 11:45 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:15 ~ 17:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性	9:00 ~ 11:30 6.4 薄膜新材料	10:30 ~ 11:30 CS.1.2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析, 7.5 イオンビーム一般のコードシニア	9:00 ~ 11:15 7.2 電子ビーム応用	13:00 ~ 14:00 7.3 微細パターン・微細構造形成技術		
F407	13:00 ~ 17:15 1.1 応用物理一般・学際領域	13:00 ~ 17:15 1.1 応用物理一般・学際領域	9:00 ~ 11:15 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:00 ~ 16:15 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	9:15 ~ 12:00 22.1 合同セッションM「フロンティアシニア」	13:15 ~ 18:00 22.1 合同セッションM「フロンティアシニア」	9:00 ~ 10:00 16.2 エナジーハーベスティング	13:30 ~ 17:15 16.3 シリコン系太陽電池		
F408	9:00 ~ 11:30 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:00 ~ 16:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	9:00 ~ 11:30 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:00 ~ 16:00 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	9:00 ~ 11:15 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	13:00 ~ 16:00 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	9:30 ~ 12:00 16.3 シリコン系太陽電池	13:30 ~ 16:30 16.3 シリコン系太陽電池		
ポスタ ル セッション P16	09:30-11:30 1.3 新技術・複合新領域 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 1.6 超音波 11 超伝導	13:00-15:30 3.12 ナノ領域光学・近接場光学 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス 17 ナノカーボン	9:00-11:30 1.3 新技術・複合新領域 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 1.6 超音波 11 超伝導	13:00-15:30 3.1 光学基礎・光学新領域 3.14 光制御デバイス・光ファイバー 3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス 6.1 強誘電体薄膜 6.2 カボン系薄膜 6.4 薄膜新材料 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:30-15:30 10 スピントロニクス・マグネティクス 12.2 評価・基礎物性 13.9 化合物太陽電池 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30-15:30 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.5 表面物理・真空 6.6 フローブ顕微鏡 9.4 熱電変換 13.3 絶縁膜技術 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	16:00-18:00 7 ビーム応用 13.2 探索的材料物性・基礎物性 17 ナノカーボン	16:00-18:00 3.4 生体・医用光学 3.13 半導体光子デバイス 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート 13.7 化合物及びワイヤーデバイス・プロセステクニク・評価 15.6 IV族系化合物 (SiC)		